

知的財産権

研究開発・事業と知的財産権

知財人材というキャリア

11/28(月)13:00-17:30

場所：学術交流会館 第1会議室

対象者：MC・DC・PD・教職員

◆講師

旭化成

知的財産部 リエゾンマテリアル第二グループ
課長 弁理士 博士（工学）

大橋 亜沙美氏

前 スコヒアファーマ株式会社社長

前 武田薬品工業株式会社

Global Head of Intellectual Property

奥村 洋一氏

サイテックシステム有限会社

代表取締役社長

パテントサロン管理人

大坪 和久氏

◆プログラム

13:00-13:10 ガイダンス

大学院教育推進機構 先端人材育成センター
吉原 拓也

13:10-16:30 講演

16:40-17:30 パネルディスカッション

■お問い合わせ■

主催：北海道大学 大学院教育推進機構 先端人材育成センター 上級人材育成部門 S-cubic
Tel：011-706-3275 E-mail：s-cubic@synfoster.hokudai.ac.jp URL：https://fohred.synfoster.hokudai.ac.jp/
共催：北海道大学 大学院教育推進機構 先端人材育成センター 上級人材育成部門 I-HoP
北海道大学 大学院教育推進機構 先端人材育成センター 連携型博士研究人材育成推進部門 COFRE
博士人材育成コンソーシアム
協力：北海道大学キャリアセンター

■申込締切■

11/15

16時

火

■申込方法■

学生 Hi-Systemより
お申込みください

教職員 S-cubicまで
ご連絡ください



開催案内